## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2001-166310

(43) Date of publication of application: 22.06.2001

(51) Int. Cl.

G02F 1/1337 G02F 1/1339

G02F 1/1341

(21) Application number: 11-348411

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

08. 12. 1999

(72) Inventor: GOTO TAKASHI

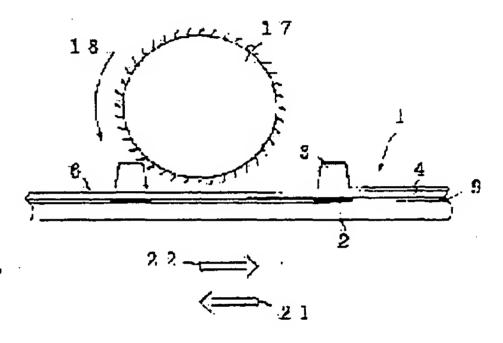
SHINSENJI SATORU

## (54) METHOD OF PRODUCING LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent stripe alignment failures in a liquid crystal display panel having a columnar spacer.

SOLUTION: A color filter substrate 1 having a columnar spacer 3 is subjected to rubbing by using a rubbing roll 17. If the color filter substrate 1 is sent only in the rotation direction while the rubbing roll 17 is rotated, alignment failures are caused from the bottom of the columnar spacer 3, and therefore, the color filter 1 is first sent to the direction 21 and then sent to the direction 22. Thus, a part with insufficient rubbing is eliminated and uniform display is possible.



1 -----カラーフィルタ基板

こ ? -----ラピングローラ

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-166310

(P2001-166310A)

(43)公開日 平成13年6月22日(2001.6.22)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)	
G02F	1/1337	500	G 0 2 F	1/1337	500	2H089	
	1/1339	5 0 0		1/1339	500	2H090	
	1/1341			1/1341			

### 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特顧平11-348411	(71) 出願人 000005821
		松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成11年12月8日(1999.12.8)	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72) 発明者 後藤 任
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
•	•	(72)発明者 秦泉寺 哲
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
	•	産業株式会社内
		(74)代理人 100084364
	•	弁理士 岡本 宜喜
		万年上 門平 且音

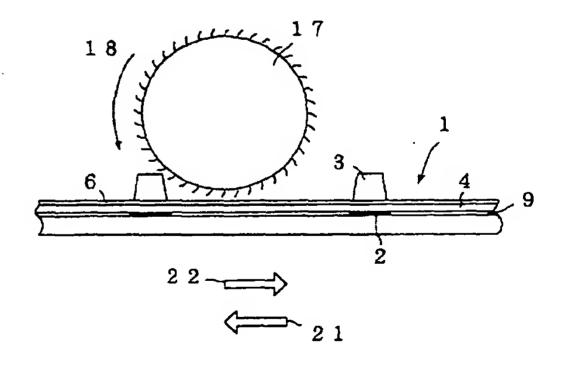
## 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 液晶表示パネルの製造方法

## (57)【要約】

【課題】 柱状スペーサを有する液晶表示パネルにおいて、筋状の配向不良を無くすこと。

【解決手段】 柱状スペーサ3を有するカラーフィルタ 基板1に対して、ラビングローラ17を用いてラビング を行う。ラビングローラ17を回転させ、回転方向にのみにカラーフィルタ基板1を送ると、柱状スペーサ3の付け根の部分から配向不良が生じるので、最初はカラーフィルタ基板1を21の方向に送り、次に22の方向に送る。こうするとラビングが不十分な部分がなくなり、均一な表示ができる。



1 ……カラーフィルタ基板

17-----ラピングローラ

#### 【特許請求の範囲】

1

**T**`

【請求項1】 透明基板の片面に対して、画素光を出力する画素部と隣接画素間を遮蔽するブラックマトリクスとが形成された第1の基板と、前記第1の基板と一定の間隙を介して保持される第2の基板と、前記第1の基板と第2の基板間に前記配向膜を介して充填された液晶と、前記液晶層の厚みを一定に保持するため、前記第1の基板の内側に凸状に形成された柱状スペーサと、を具備する液晶表示パネルの製造方法であって、

前記配向膜のラビング工程における前記第1及び第2の 基板の基準送り方向をY軸とし、Y軸と直交する軸をX 軸するとき、X軸に対して所定のラビング角度で回転軸 を保持し、ラビングローラを回転させながら前記第1の 基板を+Y軸方向及び-Y軸方向に送り、前記第1の基 板の配向膜をラビングする第1の工程と、

前記X軸に対して所定のラビング角度でラビングローラの回転軸を保持し、ラビングローラを回転させながら前記第2の基板を+Y又は-Y軸方向に送り、前記第2の基板の配向膜をラビングする第2の工程と、

前記第1の工程でラビングされた第1の基板と前記第2 の工程でラビングされた第2の基板とを、前記柱状スペーサとシール材を用いて所定ギャップが保持されるよう 固定する第3の工程と、

前記第3の工程で固定された第1及び第2の基板の間隙 に液晶を充填する第4の工程と、を有することを特徴と する液晶表示パネルの製造方法。

【請求項2】 透明基板の片面に対して、画素光を出力する画素部と隣接画素間を遮蔽するブラックマトリクスとが形成された第1の基板と、前記第1の基板と一定の間隙を介して保持される第2の基板と、前記第1の基板と第2の基板間に前記配向膜を介して充填された液晶と、前記液晶層の厚みを一定に保持するため、前記第1の基板の内側に凸状に形成された柱状スペーサと、を具備する液晶表示パネルの製造方法であって、前記第1及び第2の基板のエッジに沿った基準方向をY

前記第1及び第2の基板のエッジに沿った基準方向をY軸とし、Y軸と直交する軸をX軸するとき、X軸に対して所定のラビング角度でラビングローラの回転軸を保持し、ラビングローラを回転させながら+Y軸方向及びーY軸方向に送り、前記第1の基板の配向膜をラビングする第1の工程と、

前記X軸に対して所定のラビング角度でラビングローラの回転軸を保持し、ラビングローラを回転させながら+ Y又は-Y軸方向に送り、前記第2の基板の配向膜をラビングする第2の工程と、

前記第1の工程でラビングされた第1の基板と前記第2 の工程でラビングされた第2の基板とを、前記柱状スペーサとシール材を用いて所定ギャップが保持されるよう 固定する第3の工程と、 前記第3の工程で固定された第1及び第2の基板の間隙 に液晶を充填する第4の工程と、を有することを特徴と する液晶表示パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ラビング方法を中心とする液晶表示パネルの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】液晶表示パネルの構造と、従来の液晶表示パネルの製造方法とについて図面を用いて説明する。図3は液晶表示パネルの構造を示す断面図である。本図に示す液晶表示パネルは、第1の基板としてカラーフィルタ基板1を有している。カラーフィルタ基板1は、透明基板の片面に形成されたブラックマトリクス2及び平坦化膜9、ブラックマトリクス2及び平坦化膜9の上面に形成されたITO膜4を含むものである。そして液晶表示パネルは、カラーフィルタ基板1に加えて、ITO膜4の上面に塗膜された配向膜6、カラーフィルタ基板1と対向する対向基板7(第2の基板)、両基板のギャップを所定値に保持する柱状スペーサ3、両基板のギャップに充填された液晶5を含んで構成される。

【0003】図4はカラーフィルタ基板1の平面図である。本図に示すように、R、G、Bの画素部8がマトリクス状に形成され、各画素部8の間にブラックマトリクス2×、2yが形成されている。ブラックマトリクス2×はX方向に形成され、ブラックマトリクス2yはY方向に形成されたもので、隣接画素間を光学的に遮蔽する。ブラックマトリクス2×、2yの交差点の内、特定の交差点に対して柱状スペーサ3が設けられている。柱状スペーサ3は、図3に示すように断面形状が台形であり、カラーフィルタ基板1と対向基板7との間隙を一定に保持する機能を持つものである。柱状スペーサ3は従来の液晶表示パネルにおける球状スペーサに代わる働きをする。

【0004】このような構造の液晶表示パネルの製造方法について説明する。まず透明基板に対して赤、青、緑カラーフィルタと、X軸方向に伸びるブラックマトリクス2yとを形成する。そしてブラックマトリクス2以外の部分と即ち画素部8に平坦化膜9を形成する。こうして第1の基板であるカラーフィルタ基板1を製造する。次にカラーフィルタ基板1に対して、樹脂製の透明なレジストをスピンコータ又は印刷等の方法で塗布し、膜厚を所定の厚さ(3~6μm)にする。次にフォトリソ工程により、図4に示すようにブラックマトリクス2x、2yの交差部の内、一定間隔毎の特定の交差部の樹脂を残し、柱状スペーサ3を形成する。

【0005】次に柱状スペーサ3を形成したカラーフィルタ基板1と、第2の基板である対向基板7とに対して

配向膜材料を塗膜する。塗膜方法としてスピンコータ又は印刷等を用いる。そして配向膜材料を硬化して配向膜6を形成する。こうして形成された配向膜6の膜厚は例えば2~6μmである。この後、液晶5を一定方向に配向させるため、カラーフィルタ基板1とその対向基板7の配向膜6に対してラビング処理を行なう。

【0006】図8は従来のカラーフィルタ基板1のラビング方法を示す断面図であり、図9はその上面図である。図8に示すように、布を巻き付けたラビングローラ17を回転方向18に回転させる。そしてカラーフィルタ基板1又はラビングローラ17自身をY軸方向に移動させることによって、配向膜6の表面を擦る。図9に示すように、基板を擦る方向をラビング方向15と呼び、基板の進行方向19と直角な方向と、ラビングローラ17の中心軸とのなす角度をラビング角度16と表現する。

【0007】図5~図7は両基板における配向膜6のラビング方向と液晶のツイスト角とを示す説明図である。一般的には、TFTパネルにおける液晶5のツイスト角14は、図5(a)に示すように左周り90°である。またSTNパネルにおける液晶5のツイスト角14は、図6(a)に示すように右周り220~270°である。ここで表示した液晶のツイスト角14は、図5(a)~図7(a)に示すように、手前側基板のラビング方向12(破線の矢印)と、奥側基板のラビング方向13(実線の矢印)とのなす角である。

【0008】TFTパネルでは、カラーフィルタ基板1と対向基板7を図5(b)に示すように、ラビング角度16を45°に設定してラビングする。またSTNパネルでは、図6(b)に示すように、ラビング角度16を20~45°に設定してラビングする。その後、カラーフィルタ基板1又は対向基板7の少なくとも一方にシール樹脂を印刷するか、又はディスペンサーにより所定の位置に塗布し、カラーフィルタ基板1と対向基板7とを位置合わせし、両基板を張り合わせてシール樹脂を硬化する。その後、真空注入法によって液晶5を充填し、注入口を封止材で封止することによって図3及び図4に示す液晶表示パネルを作製する。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来の製造方法では、図8の柱状スペーサ3から図9に示すラビング方向15にかけて、柱状スペーサ3のかげの部分に不十分なラビング部分20が生じる。この状態が発生すると、ラビング部分20のラビング方向が中間調状態となり、図10の網点部に示すように柱状スペーサ3から筋状に配向不良20aが発生するという問題が生じる。【0010】本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたものであって、柱状スペーサを有するカラーフィルタ基板のラビング工程において、柱状スペーサからの筋状の配向不良が生じない液晶表示パネルの製造方

法を実現することを目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】このような課題を解決す るために、本願の請求項1の発明は、透明基板の片面に 対して、画素光を出力する画素部と隣接画素間を遮蔽す るブラックマトリクスとが形成された第1の基板と、前 記第1の基板と一定の間隙を介して保持される第2の基 板と、前記第1の基板と第2の基板の内側に夫々成膜さ れた配向膜と、前記第1の基板と第2の基板間に前記配 向膜を介して充填された液晶と、前記液晶層の厚みを一 定に保持するため、前記第1の基板の内側に凸状に形成 された柱状スペーサと、を具備する液晶表示パネルの製 造方法であって、前記配向膜のラビング工程における前 記第1及び第2の基板の基準送り方向をY軸とし、Y軸 と直交する軸をX軸するとき、X軸に対して所定のラビ ング角度で回転軸を保持し、ラビングローラを回転させ ながら前記第1の基板を+Y軸方向及び-Y軸方向に送 り、前記第1の基板の配向膜をラビングする第1の工程 と、前記X軸に対して所定のラビング角度でラビングロ ーラの回転軸を保持し、ラビングローラを回転させなが ら前記第2の基板を+Y又は-Y軸方向に送り、前記第 2の基板の配向膜をラビングする第2の工程と、前記第 1の工程でラビングされた第1の基板と前記第2の工程 でラビングされた第2の基板とを、前記柱状スペーサと シール材を用いて所定ギャップが保持されるよう固定す る第3の工程と、前記第3の工程で固定された第1及び 第2の基板の間隙に液晶を充填する第4の工程と、を有 することを特徴とするものである。

【0012】本願の請求項2の発明は、透明基板の片面 に対して、画素光を出力する画素部と隣接画素間を遮蔽 するブラックマトリクスとが形成された第1の基板と、 前記第1の基板と一定の間隙を介して保持される第2の 基板と、前記第1の基板と第2の基板の内側に夫々成膜 された配向膜と、前記第1の基板と第2の基板間に前記 配向膜を介して充填された液晶と、前記液晶層の厚みを 一定に保持するため、前記第1の基板の内側に凸状に形 成された柱状スペーサと、を具備する液晶表示パネルの 製造方法であって、前記第1及び第2の基板のエッジに 沿った基準方向をY軸とし、Y軸と直交する軸をX軸す るとき、X軸に対して所定のラビング角度でラビングロ ーラの回転軸を保持し、ラビングローラを回転させなが ら+Y軸方向及び-Y軸方向に送り、前記第1の基板の 配向膜をラビングする第1の工程と、前記X軸に対して 所定のラビング角度でラビングローラの回転軸を保持 し、ラビングローラを回転させながら+Y又は-Y軸方 向に送り、前記第2の基板の配向膜をラビングする第2 の工程と、前記第1の工程でラビングされた第1の基板 と前記第2の工程でラビングされた第2の基板とを、前 記柱状スペーサとシール材を用いて所定ギャップが保持 されるよう固定する第3の工程と、前記第3の工程で固 定された第1及び第2の基板の間隙に液晶を充填する第 4の工程と、を有することを特徴とするものである。

【0013】このような製造方法によれば、第1の基板 又はラビングローラを1往復以上移動させることで、柱 状スペーサの影となる部分でラビングが不十分になるの を防止できる。

#### [0014]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態における液晶表示パネルの製造方法について、図面を参照しつつ説明する。図1は本実施の形態におけるカラーフィルタ基板1のラビング方法を示した断面図であり、図2はその上面図である。これらの図において、従来例と同一部分は同一の符号を付け、詳細な説明は省略する。また本実施の形態の製造方法を適用する液晶表示パネルの構造は図3に示すものとし、構造説明を省略する。

【0015】本実施の形態の液晶表示パネルを製造するには、先ず透明基板に対し、従来例と同様にして赤、青、緑のカラーフィルタと、X方向に伸びるブラックマトリクス2×と、Y方向に伸びるブラックマトリクス2×と、Y方向に伸びるブラックマトリクス2×と、第1の基板であるカラーフィルタ基板1を製造する。次に樹脂製の透明なレシストを、スピンコータ又は印刷等の方法で所定の厚さ、例えば3~6μmに塗布する。次に、レジストをプリベークして溶媒を揮発させた後、フォトマスクを介して紫外線を照射して露光する。ここで用いるフォトマスクは、ブラックマトリクス2×と2yの交差部の樹脂を残すためのパターンを有するものである。

【〇〇16】次に露光されたレジストの現像と水洗を行 い、ポストベークして柱状スペーサ3を形成する。この ように形成した第1の基板と、第2の基板である対向基 板7とに対して配向膜材料をスピンコータ又は印刷等の 方法で塗膜する。そして塗膜した配向膜材料を硬化さ せ、膜厚が例えば2~6μmの配向膜6を形成する。こ の後、液晶5を一定方向に配向させるため、カラーフィ ルタ基板1の配向膜6と、対向基板7の配向膜6とに対 してラビング処理を行なう。ここで、図2に示すように 配向膜のラビング工程における第1及び第2の基板の基 進送り方向をY軸とし、Y軸と直交する軸をX軸すると き、X軸に対してラビング角度θで回転軸を保持するも のとする。尚、日の値は液晶の種類によて決定される。 【0017】ここでは液晶5のツイスト角14は、TF Tパネルでは図5 (a) に示すように左周り90°と し、STNパネルでは図7(a)に示すように右回り2 50°として説明する。柱状スペーサ3を有するカラー フィルタ基板1に対して、図5(b)に示すようにTF Tパネルでは、ラビング角度16がY軸に対して45° となるようにラビングローラ17をセットする。また図 7 (b) に示すようにSTNパネルでは、ラビング角度 16がY軸に対して35°となるようにラビングローラ · 17をセットする。

【0018】まず図1及び図2に示すようにラビングローラ17が基板を擦る方向と反対の方向21にカラーフィルタ基板1を送り、第1回目のラビング処理を行なう。次いでラビングローラ17が基板を擦る方向と同方向22にカラーフィルタ基板1を送り、第2回目のラビング処理を行なう。

【0019】こうすると、第1回目のラビングでは柱状スペーサ3によって不十分となったラビング部分も、第2回目のラビングにより十分ラビングされる。一方、対向基板7に対しては、ラビングローラ17が基板を擦る方向と同方向又は反対方向に対向基板7を送り、ラビング処理を行なう。このときのラビングの条件は、基板の進行速度40mm/sとし、ラビングローラ17の回転速度を1200rpmとし、ラビングローラ17の毛先がラビング面に当たる状態からの押込み量を350μmとする。

【0020】その後、カラーフィルタ基板1又は対向基板7の少なくとも一方に対して、シール樹脂を印刷又はディスペンサーを用いて所定の位置に塗布する。次にTFTパネルでは、カラーフィルタ基板1の第2回目のラビング方向と対向基板7のラビング方向による液晶5のツイスト角14が左回りで90°となるよう、カラーフィルタ基板1と対向基板7とを位置合わせする。またSTNパネルでは、ツイスト角14が右回りで250°となるよう、カラーフィルタ基板1と対向基板7とを位置合わせする。この状態で両基板を張り合わせ、シールを硬化する。その後、真空注入法によって液晶5を注入し、注入口を封止材で封止することによって液晶表示パネルを完成する。

【0021】このように作製した液晶表示パネルでは、図10に示すような配向不良20aが発生せず、柱状スペーサ3からの筋状の配向乱れが生じない液晶表示パネルが得られた。

## [0022]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、カラーフィルタ基板1を往路及び復路方向に送り、配向膜をラビングすることで、柱状スペーサの付け根部も所定方向に配向処理することができる。このため、柱状スペーサからの筋状の配向乱れのない液晶表示パネルが得られる。【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態における液晶表示パネルの 製造方法(ラビング方法)を示す断面図である。

【図2】本発明の実施の形態における液晶表示パネルの製造方法(ラビング方法)を示す上面図である。

【図3】本実施の形態及び従来例における製造方法に適用される液晶表示パネルの断面図である。

【図4】本実施の形態及び従来例の液晶表示パネルにおいて、カラーフィルタ基板の構成を示す平面図である。 【図5】TFT液晶パネルのラビング方向とツイスト角とを表した説明図である。 【図6】STN液晶パネルのラビング方向とツイスト角とを表した説明図である。

【図7】STN液晶パネルのラビング方向とツイスト角の具体例を表した説明図である。

【図8】従来例における液晶表示パネルの製造方法(ラビング方法)を示す断面図である。

【図9】従来例における液晶表示パネルの製造方法(ラビング方法)を示す上面図である。

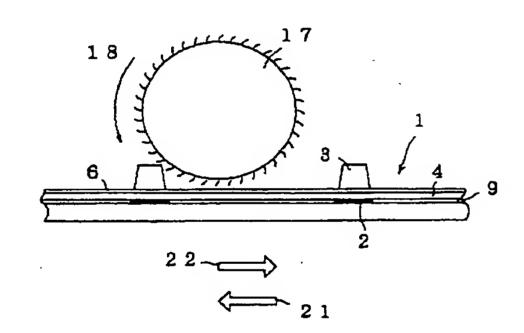
【図10】従来のラビング方法で作製した液晶表示パネルを中間調で点灯したとき、柱状スペーサから伸びる筋状の配向不良の状態を示す説明図である。

## 【符号の説明】

- 1 カラーフィルタ基板
- 2, 2x, 2y ブラックマトリクス
- 3 柱状スペーサ
- 4 I TO膜
- 5 液晶

- 6 配向膜
- 7 対向基板
- 8 画素部
- 9 平坦化膜
- 12 手前側基板のラビング方向
- 13 奥側基板のラビング方向
- 14 ツイスト角
- 15 ラビング方向
- 16 ラビング角度
- 17 ラビングローラ
- 18 ラビングローラの回転方向
- 19 基板進行方向
- 20 不十分なラビング部分
- 20a 筋状の配向不良
- 22 第1回目のラビングの基板送り方向
- 23 第2回目のラビングの基板送り方向

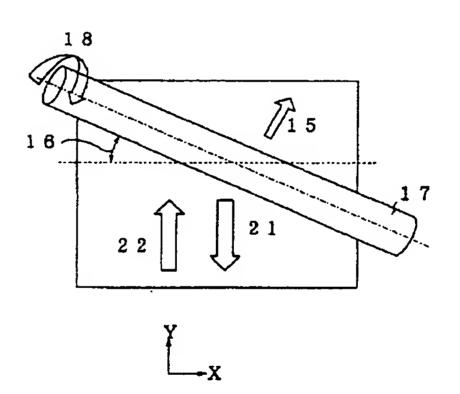
【図1】



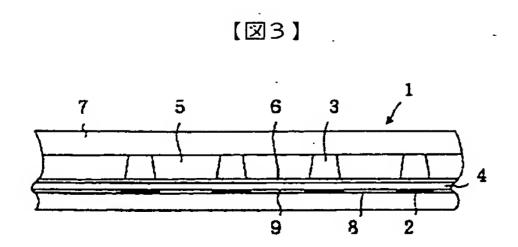
1 -----カラーフィルタ基板

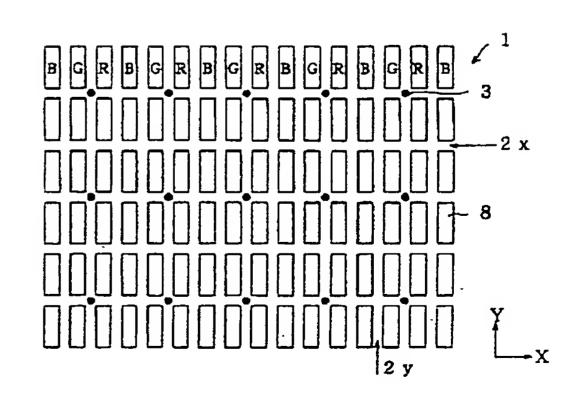
17----ラピングローラ

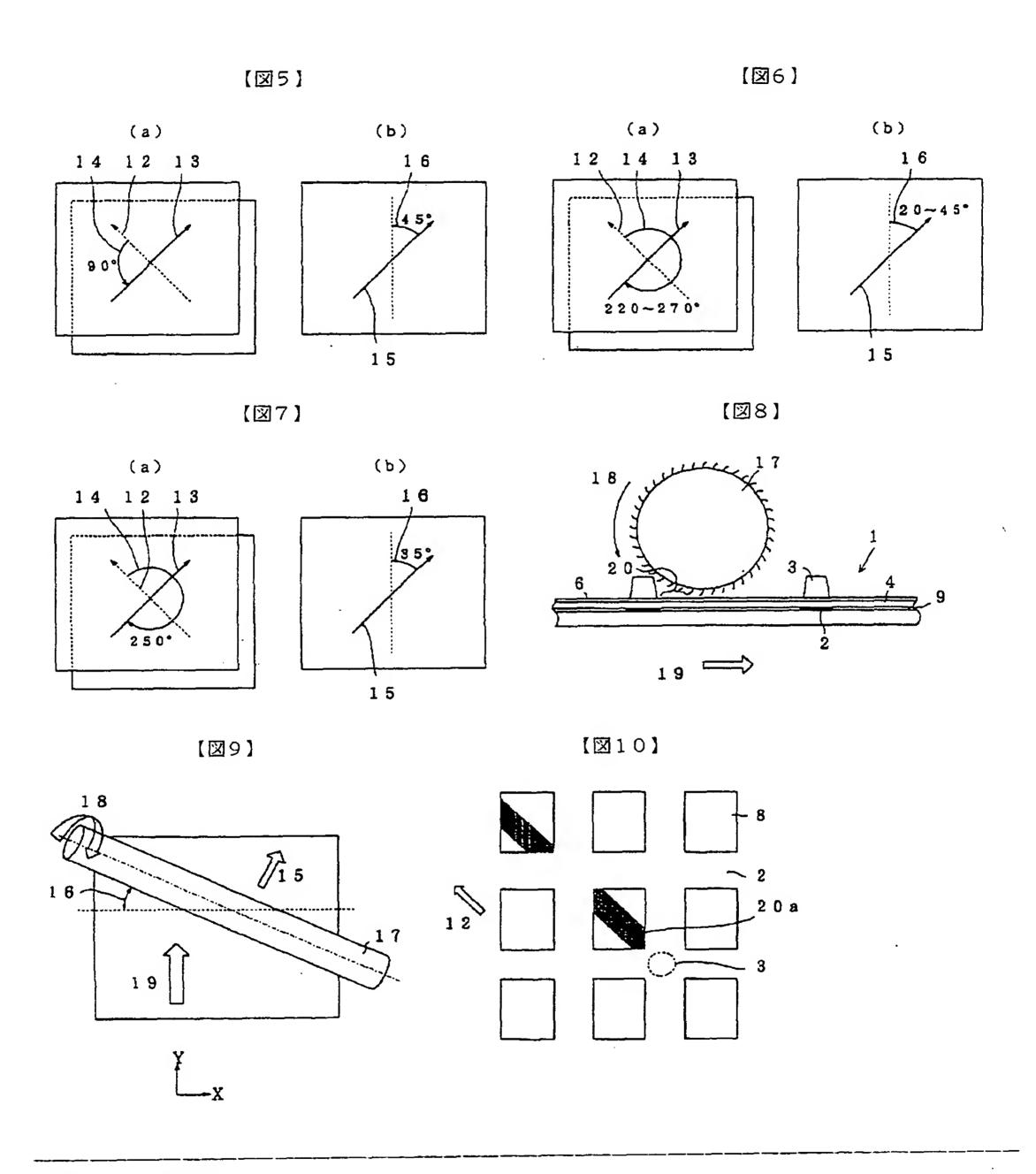
【図2】



[図4]







フロントページの続き

F ターム(参考) 2H089 LA09 MA04X NA14 QA15 RA05 TA04 TA09 TA12 TA13 2H090 HC05 HC06 HD14 KA05 LA02 LA03 LA04 LA05 LA15 MB01 MB02